

Micronic erhåller order på FPS5100-system för tillämpningar inom avancerad elektronisk kapsling

Täby, 1 oktober, 2008 - Micronic Laser Systems AB (OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska listan, Small Cap, Information Technology: MICR) erhöll idag order på ett FPS5100-system från en kund i Asien. Systemet beräknas levereras under första halvåret 2009.

”Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med denna kund,” säger Sven Löfquist, koncernchef och VD för Micronic Laser Systems AB. ”Systemet, som har en väl beprövad stabilitet, levererar den produktivitet och kvalitet på fotomasker som efterfrågas för de ökande kraven inom elektronisk kapsling.”

FPS5100 möjliggör volymproduktion av fotomasker för avancerad elektronisk kapsling, PM TN/STN LCD:er och andra tillämpningar för stora ytor. Systemet erbjuder kortare ledtider, enklare produktionsplanering och lägsta driftskostnad inom sitt användningsområde.

Kontaktperson:

Sven Löfquist
VD och koncernchef
Tel: 08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Om Micronic Laser Systems AB

Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.

Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: <http://www.micronic.se>